# 不完全結晶表面からの低速電子線回折

押 山 孝 京都産業大学理学部

小林隆 文 京都産業大学大学院理学研究科物理学専攻

## 要 約

不完全結晶表面からの低速電子線回折パターン、強度の解析方法の一つとして、表面原子配 列構造の自己相関関数を見出し、そのフーリエ変換を用いて行う方法がある。この方法は運動 学的モデルであるが、表面上の欠陥を明らかにする様々な実験方法を駆使できないときに有効 である。下地原子と表面原子の不整合配列、ステップ構造を持つ微斜面からの自己相関関数を 求めて、回折パターン、強度を求めた。この方法によりこれまでの実験データを統一的に説明 することが可能であることを示した。

## 1. はじめに

現実の固体表面は結晶学的に理想的な平坦な面でなく、様々な欠陥が存在し、表面の対称性 が損なわれている。 熱処理した、低指数の Si 単結晶表面の原子配列は平坦なテラスと原子レベ ルの凹凸を与えるステップからなり、表面は微斜面となつている<sup>1)</sup>。 化学的な表面処理では小 面 (facet) が現れる。イオンエッチングによる表面処理では表面温度、アニーリング時間によ り、原子空孔などの点欠陥、線欠陥が平坦なテラス部分に現れる。再構成構造である Si (100) 2×1 表面の場合は、ダイマーを作る2個の原子が消滅している欠陥 (欠損ダイマー) がテラス 上にあり、ダイマー軸が 90° 異なる2種類のテラス (ドメイン) からなる。ドメインの境界に は一原子層の間隔である 0.135nm の高さを持つステップからなる。ステップは事実上避けて通 れない表面欠陥である<sup>2.3)</sup>。 ステップは一般に原子列に沿って直線的でなく、原子レベルの曲が り (キンク) があり、原子の再配列構造により生じた内部応力が断ち切られる場所となる。

他方、Si (100) 2 × 1 表面に蒸着されたヘテロな原子は、蒸着量や表面温度を変えると種々の 超格子構造をとる。 *n* × *m* 超格子構造がSi (100) 表面で取りうる配置は *n* · *m* 個存在する <sup>4,5)</sup>。 そのため配置(方位)の異なるドメインが接する場所には位相の異なる境界(不整合相)が発 生する。下地単結晶とその面指数、および蒸着原子を定めると、類似した構造を持つ例もある が、どのような超格子構造が現れるかの一般的な指針はない。

表面原子の配列構造を明らかにする基本的な手法である低速電子線回折法では、複雑な表面 状態を反映して回折スポットは強度が変化するばかりでなく、スポットの広がり、スポットの 割れ、ストリーク、点対称性変化などを引き起こす。これらの実験データから、表面の構造を 推測すること、または表面の構造のモデルを絞り込む方法は実験を行なう上で必要不可欠であ る。

本論文では、表面欠陥の例を分類して、その原子配列に対する自己相関関数(ペア相関関数) を求めて、それによる電子線回折強度を求める。この方法は、固体との散乱確率の小さなX線 回折で行なわれていた手法であるが、電子線回折にも適応させるようになった<sup>60</sup>。特に、ヘテ ロな原子を蒸着した時に、現れる超格子構造の位相の異なるドメインの集まった系からの低速 電子線回折強度の説明に使われてきた<sup>77</sup>。本論文では、点欠陥、ステップ(微斜面)、不整合な ドメインの集まつた系の自己相関関数に着目して、回折強度を求める。その結果、これまで当 研究室で得られた低速電子線回折の実験データを説明することが可能になった。

## 2. 自己相関関数と回折波の強度

表面原子面上の原子の位置ベクトルrは、ブラヴェ格子を考えると基本単位格子ベクトル $a_1$ 、  $a_2$ と整数n、mを用いて $r = na_1 + ma_2$ と表せる。表面に垂直に入射した電子波は格子原子から散 乱される。格子間隔に比べて十分に遠い観測点に到達する波すなわちフラウンホーファー回折 波を考える。原子位置を表す格子関数G(r)を考えると、回折波の振幅は次式で表せる。

$$g(S) = \int d\mathbf{r} G(\mathbf{r}) e^{i\mathbf{S}\cdot\mathbf{r}} \qquad |S| = \frac{2\pi}{\lambda} \sin\theta \qquad (1)$$

θは回折波の進む方向で、原子面の法線ベクトルからの角度を表す。λは入射電子波の波長で ある。電子波の強度 *I*(*S*) は次式となる。*S* は散乱ベクトルである。

$$I(S) = [g(S)]^* \times g(S)$$
  
=  $\int d\mathbf{r}' d\mathbf{r} G(\mathbf{r} + \mathbf{r}') G(\mathbf{r}) e^{iS \cdot \mathbf{r}}$   
=  $\int d\mathbf{r} P(\mathbf{r}) e^{iS \cdot \mathbf{r}}$  (2)

ここで、P(r)は自己相関関数と呼ばれ<sup>6</sup>、次式で与えられる。

$$P(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r}' G(\mathbf{r} + \mathbf{r}') G(\mathbf{r})$$
(3)

自己相関関数 P(r) は原子がお互いに r だけ離れた位置に存在する確率を表す関数であり、ペア 相関関数とも呼ぶ。格子関数 G(r) を電子密度と考えれば X 線回折におけるパターソン関数にな る。強度 I(S) はこの自己相関関数のフーリエ変換で与えられる。

格子関数  $G(\mathbf{r})$  は原子の占有率 $f_{m}$ を使い次のように表すことができる 7。

$$G(\mathbf{r}) = \sum_{n,m=1}^{N} f_{nm} \delta(x - na_1) \delta(y - ma_2)$$
<sup>(4)</sup>

N は格子の数を表す。(4) を(3) へ代入して自己相関関数 P(r) を求める。以下では計算が容易な1次元の原子列(格子)を考えるので、自己相関関数 P(r) は次の様に表せる。

$$P(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx' \sum_{n,m} f_n f_m \delta[x + x' - na] \delta[x' - ma] = \sum_{\substack{n=1\\m=1}}^{N} f_n f_m \delta[x - (n - m)a]$$
(5)

2-1 点欠陥による自己相関関数 7)

(5) 式に於いて原子の占有率 $f_n$ は占有しているときは1、占有していないときは0とすれば、 点欠陥での自己相関関数 P(x)を求めることができる。 簡単のために、図1のような間隔 a の1 次元の原子(格子)列、総数 N 個を考える。ただし、5 の倍数の格子点には原子が存在してい ないとする。すなわち、 $f_n = 0$  ( $n = 5, 10, \cdot \cdot$ )である。

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16<(原子位置)</td>

 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O
 O

図1 周期的点欠陥の原子列

(5) から、N = 500 として自己相関関数 P(x) を求めると図 2 になる。点欠陥のある、 $\frac{x}{a} = 5, 10, \cdot \cdot$ の位置での相関が強いことを示している。自己相関関数 P(x) のフーリエ積分



図2 周期的点欠陥による自己相関関数 P(x)

を(2)に基づいて行なつた結果が図3である。横軸は、原子列(間隔*a*)からの電子波が干渉 する条件、 $Sa = 2\pi l$  ( $l = 1, 2, \cdot \cdot$ )を満たす位置に強いピークが現れている。



図3 周期的点欠陥による回折波の強度

Sは散乱ベクトルSの大きさである。図4に示すように、その強いピークの裾は広がつている。 この広がりは原子列の総数 Na の逆数に依存する。さらに、このピークを5等分する位置に、弱 いピークが現れる。この計算結果は、点欠陥が7周期ごとに存在する Si (111) 7×7構造から の回折パターンに対応する<sup>8)</sup>。

2-2 ステップによる自己相関関数 9,10)

図5のように、x 軸方向に一定幅を持つテ ラス(平坦な面)からなり、z 軸方向に高さ  $a_3$ のステップがある場合について考える。テ ラス上の原子列の間隔は $a_1$ とする。この微斜 面の系はSi(100)2×1の表面構造



図4  $Sa = 2\pi$  でのビームの拡がり



図5 ステップを伴う微斜面構造

に現れる<sup>2,8)</sup>。格子関数 G(r) は次の様に表せる。

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \sum_{n,m=1}^{N_0 N_s} f_{nm} \delta(x - na_1) \delta(z - ma_3)$$
(6)

ここで、 $f_{nm}$ は (x,z) = (0,0) に原子が存在している時、(x,z) = ( $na_1$ ,  $ma_3$ )の位置に原子を見出す 確率を表す。テラス上の原子数を $N_o$ 、ステップの数 $N_s$ としている。一般的に $f_{nm}$ は以下のよう に表せる。

$$f_{nm} = 1 \qquad \text{for} \quad m = n/N_{\circ}$$

$$= 1 + \left[\frac{n}{N_{\circ}}\right]_{m} - \frac{n}{m} \qquad \text{for} \quad m = \left[n/N_{\circ}\right]_{m} \qquad (7)$$

$$= \frac{n}{m} - \left[\frac{n}{N_{\circ}}\right]_{m} \qquad \text{for} \quad m = \left[n/N_{\circ}\right]_{m} + 1$$

ただし、m > nのとき  $\sum_{m} f_{nm} = 1$ とする。[]<sub>m</sub>は[]内の値の整数部分を表す。 $N_o = 10$ であると きの $f_{nm}$ を図6に示す。mはテラスの番号でm = 0は最初のテラスを意味する。図6の $f_{nm}$ を用 いた自己相関関数 P(x, z)を図7に示す。各テラス内の相関を色別に表している。テラス内の両 端の原子の相関に比べ、ステップの最初の原子との相関がより強いことを示している。



図6 格子点(原子)が占有する確率 f....



(2) のフーリエ積分した回折強度 I(S) は次式で表せる。

$$I(S) = C \partial \left[ S \cdot (N_{o}a_{1}, a_{3}) - 2\pi l \right] \frac{\sin^{2}(N_{o}Sa_{1}/2)}{N_{o}\sin^{2}(Sa_{1}/2)}$$
(8)

Cはテラスのサイズ、ステップの高さなどに依存する係数である。テラス上の原子数



 $N_{o}=20$ 、ステップ数 $N_{s}=7$ で(8)を計算した結果を図8に示す。この計算結果は、表面に電子の波が垂直に入射し、後方散乱された回折波の強度を表している。平坦な面(ステップの無い)からの回折強度に比べて微斜面(ステップがある)からの波の回折強度が弱くなる原因は、ステップ間の波の行路差に基づく位相のずれによると考えられる。図9は $sa_{1} = 2\pi$ を満たす近傍での回折強度である。ピークの幅の広がりは、図4と同じように、原子列の総数の逆数に依存する。

2-3 ドメインによる自己相関関数<sup>11,12)</sup>

2-2 では、同じ幅のテラス(ドメイン)がステップを境界として連続的に存在する微斜面であ る。ここでは、表面原子が再構成した表面構造 Si (100)、Si (111)の表面層、ならびに基板表 面に約1モノレーヤを蒸着(吸着)されたヘテロな原子が超格子を組み、異なるサイズ、異な る方位のドメインが、基板表面にできている平坦な原子面を考えて行く。 図 10 のような、様々なサイズのドメインが平坦な面に分布している 1 次元の系について考える。ただし、ドメイン内の原子間隔はすべて *a* である。



二つのドメイン(サイズ*Г*,*Г*) が隣接(*R*'=*a*)している場合の自己相関関数  $\varphi_{\Gamma,F}(x)$  は、それぞれの格子関数  $G_{\Gamma}(x) = \sum_{n=1}^{r} f_n \delta(x-na)$ 、  $G_{\Gamma'}(x) = \sum_{n=1}^{r'} f_n \delta(x-na)$  を用いて次式で表すことができる。

$$\varphi_{\Gamma,\Gamma'}(x) = \int dx' G_{\Gamma}(x') G_{\Gamma'}(x+x') \tag{9}$$

ドメインのサイズが等しければ、すなわち  $\Gamma = \Gamma'$ ならば、(9) はコンボリューションスクエア (convolution square)  $\hat{\tilde{G}}(x)$  となる<sup>13)</sup>。 $\Gamma = 15$ の $\hat{\tilde{G}}(x)$ を図 10 に



示す。サイズがそれぞれ $\Gamma$ =10、 $\Gamma$ '=50の2つの $\Gamma$ ドメインが隣接している時の自己相関関数  $\varphi_{10.50}(x)$ を図 11 に示す。

サイズがΓ、Γ'である二つのドメインがsだけ離れ存在する時は、コンボリューションの平

行定理<sup>14)</sup>により(9)の自己相関関数  $\varphi_{rr}(x)$  から求められる。

$$\varphi_{\Gamma,\Gamma'}(x-s) = \int dx' G_{\Gamma}(x') G_{\Gamma'}(x-s+x')$$

$$s = \Gamma + \Gamma_1 + \Gamma_2 + \dots + R_1 + R_2 + \dots$$
(10)

$$\varphi(x-s) = \int d\Gamma d\Gamma' \varphi_{\Gamma,\Gamma'}(x-s) P(\Gamma) P(\Gamma')$$
(11)

確率 P(Г) としてガウス型関数を用いる<sup>12)</sup>。

$$P(\Gamma) = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} \exp[-\alpha^2 (\Gamma - \Gamma_{\rm av})^2]$$
(12)

サイズがそれぞれ  $\Gamma_{av} = 5$ 、  $\Gamma_{av} = 15$  を持つドメインが最も多い確率を表す分布関数を図 12 に示 す。(12) で  $\Gamma_{av} = 15$ 、  $\alpha = 0.35$  として (11) を求めた平均の自己相関関数  $\varphi(x - s)$ の数値解を図 13 に示す。横軸は  $\varphi(x - s)$ の値が最大になる位置を 50*a* にシフトして表している。



次に、ドメインの境界変位分布関数 *p*(*s*) を考慮する。あらゆる可能な変位 *s* について考慮すると、一連のドメインの集まりからなる自己相関関数 *Φ*(*x*) は次式で得られる。

$$\Phi(x) = \psi(x) + \int \varphi(x - s) p(s) ds$$
<sup>(13)</sup>

(13) の第1項 $\Psi(x)$ は、個々のドメインの平均化された自己相関関数である。 $\tilde{\tilde{G}}(x)$ を用いて次式となる。

$$\Psi(x) = \int_{\tilde{G}}^{2} \tilde{G}(x) P(\Gamma) d\Gamma$$
(14)

図 14 に(14)の計算例を示す。(13)の第2項は平均の自己相関関数 φ(s) とドメインの境界 変位分布関数 p(s) とのコンボリューションで、ドメイン間の相関関数となる。ドメインの境界 変位分布関数 p(s) はドメインの長さ分布関数(13)のコンボリューション多項式で表す。

$$p(s) = \sum_{m=1}^{\infty} \overline{P(\Gamma) * P(\Gamma)} * \cdots * P(\Gamma)$$

$$= P(\Gamma) + P(\Gamma) * P(\Gamma) + P(\Gamma) * P(\Gamma) * P(\Gamma) +$$
(15)



*m* =1 は *p*(*s*) = *P*(*I*) を意味する。図 15 には *m* = 6 の場合の境界変位分布関数 *p*(*s*) の例を示す。 ドメインの数は7 個の場合である。

図 16 は (13) の第 2 項を表し、(13) の第 1 項を加えて Φ(x) を得る。そのフーリエ積分(回 折強度)を行なつた例を図 17 に示す。この場合は不整合が境界に存在しない例である。不整合 がある例として、すべて同じサイズのドメインからなり、



図 18 のように  $R_1 = R_2 = \cdot \cdot = a/2$  である例について計算する。その結果、回折強度には図 19 に示すようにスポットがスプリットされる。



図18 一連の不整合ドメイン(原子数)



図19 不整合があるドメインによる回折強度

## 3. 議論と結論

表面原子配列構造の自己相関関数の具体例を計算してきた。相関関数は格子点にある特定の 原子と、他の格子点にある原子との"結びつきの強さ"を表す物理量で、ドメイン内の原子間 の相関より、ドメイン間の原子の相関が強くなる例を示すことができた。 その影響が回折強 度(ピーク値)に現れた。 このモデルは回折の1回散乱過程(運動学的理論)のみを問題に しているため多重散乱過程(動力学的理論)を考慮してはいないが、実験の測定中に現れる回 折パターンに、スポットピークが割れたら、スポットにストリークが現れたら、その原因を予 測する上で、非常に便利な方法である。どの原子との相関が強く現れるかを明確にできる。

しかしながら、実際の実験を行う上で、ここで述べた手法がすべて有効には働かない場合が ある。実験結果では、測定器の反応関数 T(S) (instrument response function)を考慮しなけれ ばならない<sup>15)</sup>。測定できる回折強度  $I_{meas}(S)$  は、これまで計算してきた I(S) を使い次のように 表す。

$$I_{meas}(S) = \int dS' T(S') I(S - S')$$
(16)

*T(S)* は測定器の測定限界を示す量  $t_w$  (transfer width) を半値幅に持つガウス型の関数 t(r) の フーリエ変換で得られる。一般に、t(r) は測定する蛍光面、ビーム幅、入射エネルギーに依存 する。ドメインのサイズが測定限界を示す量  $t_w$ より大きければ、その異なるドメインの原子間 の相関関係は測定できない。たとえば、入射電子のエネルギーが 25eV であれば、 $t_w$ は 200~300 オングストルーム、100eV であれば 90~100 オングストルームである。

これまで行なった計算では原子の並びはせいぜい 100 個程度であり、その意味で十分に相関 関係が測定可能な範囲の計算例である。

当研究室で行なった低速電子線回折の実験データ<sup>16</sup> は数多くあり、様々な回折パターンを観 測してきた。特に、Te を Si (100) に蒸着した系<sup>8)</sup> での超格子構造の変化  $(2 \times 1) \Rightarrow (3 \times 1)$  $\Rightarrow (5 \times 1)$  は各ドメイン間の不整合領域の出現による可能性があることが分かった。他の実験 データも、本論文の(運動学的)モデルにより統一的に説明できると考えている。

次のステップとして、個々の実験例により定量的に回折強度を動力学的モデルで求めねばな らぬ。動力学的モデルのルーチン化(Tensor-LEED 法、D-LEED 法)<sup>17,18)</sup>が必要になる。

#### 参考文献

- D.P. Woodruff and T.A. Delchar; in the Modern Techniques of Surface Science (Cambridge, Univ. Press, 1999) P15-P104.
- [2] J. Dabrowski and H.-J. Mussig; in the Silicon Surfaces and Formation of Interfaces (World Scientific, Singapore, 2000) Ch.3.
- [3] D.J. Chadi; Phy. Rev. Lett., 59 (1987) 1691-1694.
- [4] V.G. Lifshits, A.A. Saranin and A.V. Zotov; Surface Phases on Silicon: Preparation, Structures and Properties (Wiley, Chichester, 1994)
- [5] J. W. May; Adv. Catal., **21** (1970) 151-280.
- [6] M.B. Webb and M.G. Lagally; Solid State Physics, 28 (1973) 301-405.
- [7] J.E. Houston and R. L. Park; Surf. Sci., 21 (1970) 209-223.
- [8] 押山孝、有城正敏 田中敦子;京都産業大学先端科学技術研究所所報 6 (2007) 105-121.
- [9] H. Sakama and A. Kawazu; Mate. Sci. Eng., R14 (1995) 255-317.
- [10] J. M. Pimbley and T.-M. Lu; J. Appl. Phys., 55 (1984) 182-187., J. Appl. Phys., 58 (1985) 2184-2189.
- [11] J.E. Houston and R. L. Park; Surf. Sci., 26 (1971) 269-285.
- [12] M. Henzler; Surf. Sci., 73 (1978) 240-251.
- [13] R. Hosemann and S. N. Bagchi; in the Direct Analysis of Diffraction by Matter (North Holland, Amesterdam, 1962) Ch.2, Ch.3, Ch.4.
- [14] R. N. Bracewell; in the The Fourier Transform and its Applications (McGraw-Hill, New York, 2000) Ch.6.
- [15] G. Ertl and J. Kuppers; in the Low Energy Electrons and Surface Chemistry (VCH, Weinheim, 1985) P201-266.
- [16] 田中 敦子; 京都産業大学理学研究科 物理学専攻 2006 修士論文
- [17] P.J. Rous; Prog. Sur. Sci., **39** (1992) 3-63.
- [18] U. Starke, J.B. Pendry and K.Heinz; Prog. Sur. Sci., **52** (1996) 53-123.